

中華民國專利證書

發明第 I - 419202 號

發明名稱：大面積薄型單晶矽之製作技術

專利權人：國立臺灣大學

發明人：林清富、林子敬、許書嘉

專利權期間：自 2013 年 12 月 11 日至 2031 年 12 月 5 日止

上開發明業經專利權人依專利法之規定取得專利權

經濟部智慧財產局

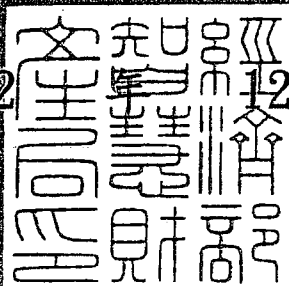
局

長

王美花

中華民國

102



月

11

日

注意：專利權人未依法繳納年費者，其專利權自原繳費期限屆滿後消滅。